PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-064484

(43) Date of publication of application: 13.04.1985

(51)Int.CI.

H01L 43/08 C22C 19/03 H01F 10/16 H01L 43/10 // G11B 5/39

(21)Application number: 58-171232

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.09.1983

(72)Inventor: NARUSHIGE SHINJI

KUMAGAI AKIRA

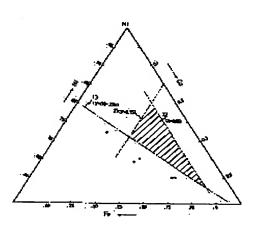
MITSUOKA KATSUYA

(54) FERROMAGNETIC MAGNETORESISTANCE EFFECT ALLOY FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To contrive increase of the ferromagnetic magnetoresistance effect, decrease of the saturation magnetic flux density and upgrade of the uniaxial magnetic anisotropy by a method wherein the composition of an Ni-Fe-Co system alloy is chosen in a limited extent.

CONSTITUTION: The weight composition of a ferromagnetic magnetoresistnace efect alloy film consisting of an Ni-Fe-Co ternary alloy is chosen in the extent indicated by oblique lines in the diagram. The alloy film, whose composition has been chosen in hte extent, has characteristics of having a larger ferromagnetic magnetoresistance effect, showing a uniaxial anisotropy and having a larger saturation magnetic flux density, in a thin film strip form. This alloy film is suitable to utilize for magnetic sensors, magnetoresistance effect type thin film magnetic heads, magnetic valve detecting elements, etc.



⑲日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭60-64484

⊕Int,Cl,⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和60年(19	985) 4 月 13日
H 01 L 43/08 C 22 C 19/03 H 01 F 10/16 H 01 L 43/10 // G 11 B 5/39		6370-5F 7821-4K 7354-5E 6370-5F 7426-5D	審査請求	未請求.	発明の数 1	(全 7 百)

❷発明の名称 強磁性磁気抵抗効果合金膜

②特 願 昭58-171232

砂出 額 昭58(1983)9月19日

母発明者 熊谷 昭 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内

母 明 者 光 岡 勝 也 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 所内

印出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 四代 理 人 弁理士 平木 道人

明 組 書

弹 磁性 磁 氢 抵 抗 効 是 合 企 顧

2. 特許請求の範围

(1) Ni - Fe - Co三元合金からなる強磁性磁気抵抗効果合金膜にかいて、その重量組成をNi_{1-x-y} - Fe_x - Co_y と表わしたとき、

ェが 0.05 ≦ェて、かつ、

y ≠ 0.15 ≤ y ≤ 0.5 - 2.5 ±

の2条件を病足する組成範囲であることを特徴と する強磁性磁気抵抗効果合金線。

(2) 前記強磁性磁気抵抗効果合金膜は、 その形状が、 その個に比べて長さが十分に長い薄膜ストップ状 であることを特徴とする前記符許請求の範囲第1 項記載の強磁性磁気抵抗効果合金膜。

(3) 展厚が20~400 nm であることを特徴とする

特許請求の範囲第1項または第2項記載の接出さ 磁気抵抗効果合金膜。

3. 発明の詳細を説明

(利用分野)

本発明は強磁性磁気抵抗効果合金額に関するものであり、特に、磁気センナポテ、磁気ヘッドボ テ新よび磁気パブル検出ポテ等のように薄談ストリップ形状で実用に供される強磁性磁気抵抗効果 合金額に係る。さらに具体的にいえば、本発明は、 輝展ストリップ形状にかいて高い磁界感度を有す る徴磁性磁気抵抗効果合金額に関する。

(背 坎)

近年、強磁性磁気抵抗効果企金膜を用いて、被 検体の関転角をよび回転速度などを検出する磁気 センサ中磁気抵抗効果度薄膜磁気へっド、をよび 制配強磁性磁気抵抗効果食金額を用いた延気パブ

35回号 G0- G4484(2)

ル 検出 求子 などの 開発が急速に進展している。

ガ1回に、回転角シ1び回転速度を検出する曲 気センサの領略構造を示す。

被検体である回転体(図示せず)の回転軸、すれから、シェフト21には、磁気記録媒体20をその周値に有する検出部22が固定してある。磁気記録媒体20は、本図では図示を省略している磁気へッドにより、所定の記録放長で円周方向に増低25されている。

一方、前配磁気配録媒体20の面に個接するように、基板30が配置され、その上の前配磁気配録媒体20に対向する面上には、ストリップ状の 強磁体20に対向する面上には、ストリップ状の 強磁性磁気抵抗効果合金額1が蒸潰、スペックリ ングなどの手法によって形成される。

とのように、選抜30上に形成された強硬性磁 、気抵抗効果合金膜1は、磁気配縁維体20の着磁 されたパターンによる磁界を受けるので、前配シャフト21の回転にともなって電気抵抗が変化す る。とれに基づいて、周知の改算を施すことにより、回転体の回転角と回転返びで対出することができる。

第2回は、磁気抵抗効果型存制磁気ヘッドの一 例を示す概略斜視図である。

基板 3 0 の上にバイアス 四邦印加用の水久 無石 膜 3 1 が形成され、その上面に、非似性 総 級 3 2 を介して、ストリップ状の残磁性 磁気 抵抗 効果 条合金膜 1 が形成される。 紫磁性磁気 抵抗効果含 金膜 1 の両端部にはリード線 3 3 が 張続されてい

第2 図では図示を省略している記録媒体から発生する磁界2 の影響により、強磁性磁気性抗効果合金膜1 の電気性抗が変化する。それ故に、前記合金膜1 に使れる電流またはリード線33、33 間の電位差に基づいて情報の内生を行うことができる。

なお、この場合、永久磁石膜31は、此成媒体

から発生される磁界2と同じ方向に積磁40されてより、強磁性磁気抵抗効果合変膜1にパイプス 磁界を印加する動らきをする。

前述したような、強磁性磁気抵抗効果を利用したボ子の強磁性磁気抵抗効果合金膜としては、 8 2 度益% Ni-1 8 直盤% Fe合金であるパーマロイが、従来から広範に用いられている。

また、前記のようを磁気センサ、磁気抵抗効果 変厚膜磁気へフドンよび磁気パブル検出常子等化 ンいては、膜厚が 2.5~400 nm で、幅が 2.0~ 3.0 μm 程度の、ストリップ状気磁性磁気抵抗効 染展が用いられるのが一致的である。

そして、展厚が30~40 nm のパーマロイ膜の数磁性級気抵抗効果 4R/R は約2.5 % でもり、 展厚が300~400 nm のパーマロイ膜の 4R/R は 約3.5 % である。

「IEEE Transactions on Magnetics 」(MAG-11.
No. 4 , 1975年7月号第1018~ 1038 貞) には、パー

マロ1 膜よりも強磁性磁気抵抗効果の大きい合金 材料として、 9 2 % Ni- 8 % Fe, (7 0 ~ 9 0) % Ni- (3 0 ~ 1 0) % Co, 6 7 % Ni- 3 0 % Co - 3 % Crow あるととが記載されている。

「Thin Solid Films 」(48音、1978年,第
247-255月)には、三元合金である72点量×Ni
-18度量×Fe-10度量×Co.64度量×Ni
-17度量×Fe-19度量×Coかよび60度量×Ni
-11度量×Fe-29度度×Coが開示されており、
これらはパーマロイ膜より強磁性磁気透抗効果が
大きいととが配載されている。

更に、「IEEE Transactions on Magnetics」(MAG-19, Ma. 2, 1983年3月号第104~110頁)
にも、65米Ni-15米Fe-20米Coシェび60米Ni-10米Fe-30米Coが開示されており、これらの三元合金もパーマロイ膜より強磁性値気整
統効果が大きいことが記載されている。

パーマロイ製上りも短磁性磁気抵抗効果の大き

特問昭60-64484(3)

い、とれら公知の風性合金質の、Ni-Fe- Co系三成分図における位置は、第5回に、〇印で示されている。しかし、これらの風性三元合金質には以下のような久点がある。

一般に、磁気センサネチンよび磁気抵抗効果型 薄膜磁気ヘッドボチの磁気抵抗効果合金膜は、第 1 図および第2 図ならびにその説明から容易に理 解されるように、薄膜ストリップ形状で使用され る。その数、磁界2 は第2 図中にも示したように、 薄膜面内で、その個方向に一すなわち、長さ方向 に面角に印加される。

第3回は、この状題を模式的に示す射視図である。この場合の、各部寸法は、典型的には設度はか20~50mm、ベスが5~40mm、及さしが100~3000mmである。すなわち、この磁気抵抗効果理合金得膜にシいでは、長さしはその紀Wに比べて十分に大きく、かつ框Wは限厚点に比べて十分に大きい。

ところで第1回ないし第3回に示される磁気抵抗効果合金膜に於ては、気磁性磁気抵抗効果が大きいだけでなく、下配の2点が必要である。

第一は磁界感度が良いとと一寸をわち、印加される磁界2が小さくても十分な弦磁性磁気抵抗効果を示すととが必要である。

また、その第二は、磁界 2 化対するヒステリッス現象が少ないことーナをわち、長さしの方向が 磁化容易節となる一軸磁気具方性の磁性膜である ことが必要である。

第一の磁界感度について、さらに似男する。 追 引感度を挟わすパラメーチとしては、一般に、見 掛けの異万性磁界 IIk を用いるのが良いとされて いる。

Hが変化しても、その抵抗値Rが変化しなくなった)と見なせる磁界である。

磁気抵抗効果型準膜磁気ヘッドの磁気抵抗効果合金膜は、長さしの方向に対して、約45度の角度をなす方向にペイアス磁界を印加して使用されるのが普通である。そして、この場合、磁気抵抗効果合金膜単体の磁界感度としては、前述の見掛けの具方性磁界がkで磁性膜の特性を評価することが一致的である。

磁気パブル検出業子に於ても、「IEEE

Transactions on Magnetics」(MAG-19, M22,

March 1983 第104~110頁に記載されているように、見掛けの異方性級界ガルで、その特性を呼

第3図の形状での磁気抵抗効果合金膜の見掛けの具方性磁界 H'k は、次の(1)式で与えられる。

$$H' k = a Hk + \frac{b d}{W} Ba \cdots \cdots \cdots (1)$$

(1) 式にないて、Hk は其の異方性磁界、B。 は 蛇和磁泉密度、 a と b は磁性級の特性には関係し ない定数である。それ故に前記(1)式の中で磁性膜 自体に関係するものは異の異方性磁界Hk と適和 磁象密度B。 てある。

ところで、磁外感度の良い磁性級とは、見掛けの異方性磁界形をが小さいことである。このことは、前配(1)式を容服すれば明らかなように、みの異方性磁界形成が小さく、かつ飽和磁束密度 B。が小さいことを遂除する。

前配の各刊行物に耐水された公知材料であるNi - Fe- Co甘金酸は、いずれも飽和磁米密度 Ba が 大きく、従って、見掛けの共方性磁界 IT k が大き いという欠点がある。

更に、 9 2 X Ni- 8 X Fe、 (7 0 ~ 9 0) X Ni
- (3 0 ~ 1 0) X Coか L U 6 7 X Ni- 3 0 X Co
- 3 X Cr等は一軸磁気長方性の脳を得ることが困難であるという欠点がある。

時間昭60-64484(4)

(発明の目的)

本先明は前述の欠点を除去するためになされたものであり、その目的は、82重量×Ni-18重量×Fe合金であるパーマロイ膜や公知のNi-Fe-Co三元合金膜に比べて、薄膜ストリップ形状において、強磁性磁気抵抗効果が大きく、類和磁束密度 Ba が公知の材料よりも小さく(すなわち、見掛けの裁方性磁界が小さく)、かつ、一軸磁気異方性を示す良好な強磁性磁気抵抗効果合金膜を提供することにある。

(発明の根摂)

本発明は、Ni - Fe - Co三元合金額化かいて、その重量組成を Ni_{1-x-y} - Fe $_x$ - Co $_y$ と扱わしたとき、つぎの $_2$ つの不等式

0.05 ≤ ≠

0.1 5≤ y≤0.5 - 2.5 a

数(末尾頁)に示す。

なか、されらの突験において、それぞれの試料 他に相当する Ni- Fe- Co合金製は、所定の配合組 成を有する一つの蒸着点から蒸着して得たもので ある。蒸水用加熱感としては抵抗加熱を用いたが、 電子ビーム加熱を用いても全く同じである。

また、熱効時の其空圧力は 5 × 10⁻⁶ Torr以下 が良く、さらに、パランキが少なく、かつ強磁性 磁気抵抗効果の大きい合金額を得るには 1 × 10⁻⁶ Torr以下が望ましいことが分った。

無滑時の当板益度は、一般には 200~ 400 ℃の 範囲に保持するのが普通であり、パラフキが少な く、かつ強磁性磁気抵抗効果の大きい合金膜を移 るには約 350 ℃が遅ましいことが分った。

との場合の基本としては、十分に平丘な面を有するカラス、セラミックス等を用いることができる。 森浦遠波は1~3 nm / Sの動機であれば良く、 魚油波波は效磁性磁気抵抗効果に大きな影響

を、前記×・りが満足するような組成範囲とする ことにより、パーマロイ膜よりも強磁性磁気抵抗 効果が大きく、数和磁果密度が公知のNi-Fe-Co 三元合金膜よりも小さく、かつ一軸磁気異方性を 示す、良好な薄膜ストリップ状の突磁性磁気抵抗 効果含金膜を実現できるようにした点に等数がある。

(発明の実施例)

本発明者らは、前述のように使れた特性を有する環膜ストリップ状の強磁性磁気抵抗効果合金膜を得るための、Ni- Fe- Co三元合金の組成範別を確定するために、種々の組成を有する前比三元合金額を実験的に作成した。

そして、これらについて、それぞれ、強磁性磁 気抵抗効果 4R/R(X)、動和磁束密度で(パーマロイを1とした場合の相対値)、メエび一軸磁気異 方性を呈するか否かを測定した。その結果を第1

を及ぼさないことが確認された。

一軸田気具方性を付与する方法としては、一定方向の直流または交流磁界中で蒸増する方法、
満粒子を基板面の法験方向から傾ける斜方
高療法
斜方蒸棄でかつ基板を回転する方法、
あるいは凹転
紙外中で蒸増する方法等を用いることができる。
最も簡単に一軸磁気具方性を付与する方法は、
成磁界中で蒸着する方法である。

級厚は、その用途によって異なるが、 2 0 ~ 400 nm の転還で変化させることは容易である。

取1級は、蒸溜法で形成した製度45~5 0 mmの、値々の組成のNi_{1−x−y}−Fe_x−Co_y 三元台会について、それぞれの強磁性磁気抵抗効果、値和磁束密度シェび一軸磁気異方性を制定したものである。

 Ni_{1-x-y} $-Fe_x$ $-Co_y$ 台金級化かいて、一般的化、Coの含有点をふやせば強級性級気級抗効果が大き くなるととは知られているが、31 表の実験結果

特問昭60- 64484(5)

から、実質的にパーマロイ膜よりも大きな強強性 磁気抵抗効果を示すためには、Coの組成比を15 重量 **以上とすることが必受であることが分かる。 すなわち、前配 y は 0.15 以上であることが必要 である。これを第5 図に示す NI - Fe- Co系 3 成分 図でいえば、図中の直線 1 1 1 りも Co質の新線領 域である。

つぎれ、同じく第1級から、Ni_{1-x-y}Fe_x-Co_y 合金額にかいて、一軸磁気異方性膜を得るには、 Feの組成比を5 重量×以上とすることが必要であ ることが分かる。すなわち、** は 0.05以上である ことが必要であり、これは第5 図中の直鉛1 2 よ りも Fe隣の斜顧領域である。

また、Ni_{1-x-y}-Fe_x-Co_y 合金膜において、前配公知のNi- Fe- Co合金原上りも効和磁泵密度が小となる組成範囲は、yが 0.15以上で、かつェが 0.05以上であるという 2 条件を満す組成範囲にかいて、yが (0.5 - 2.5 ェ)以下の範囲であると

とが、第1表から刊定される。との領域は、375 辺中の直線13よりもNi関の剣砂領域である。

以上を終合すれば、明らかなように、本発明の 目的に適合する強磁性磁気抵抗効果特性一換 召すれば

- (1)パーマロイ膜よりも強性性組織抵抗効果が大きく...
- (2)一翰磁気異方性を示し、かつ
- (3)公知の Ni Fe- Co合金銀1りも飽和磁果密度が大きい

という特性を示す Ni _{1-x-y} - Fe _x-Co _y 合金膜の根 成範囲は、第 5 図にかいて、3 本の成線 1 1 。 1 2 , 1 3 で脚まれた領域であらわされる。

更に、本発明者もの突線によれば、前記組成説 題内に含まれる Ni_{0.71}-Fe_{0.09}-Co_{0.20} の、幾厚 350 nm の試料の強磁性磁気抵抗効果は 4 8 % であり、同じ厚さのパーマロイの激磁性磁気抵抗効果 外の値 3.5 %よりも大きな値であることが確認さ

れた。

なお、本発明の合金膜を形成する方法としては、 共空無着法に限定されるものではなく、スパッタ リンク法も有効であることは勿論である。

(妈妈の効果)

以上の設界から努らかな知く、本発明によって限定された組成船即にある強磁性磁気起抗効果の会験は、逸常実用に供される解展ストリップ状のの形状にかいて、従来から同じ目的に使用されているパーマロイヤ公知の同種合金に比較して、強して、強性磁気抵抗効果が大きく、飽和磁果密度が実質的に関連とならない程度に小さく、かつ一軸磁気異に小さく、があるという効果があり、磁気モンサ、低気抵抗効果型釋膜磁気ヘッドかよび磁気パブル検出素子等に用いるのに複心で好適である。

本発明のNi~ Fe~ Co系合金膜は、また、その構成元素がNi, Fe, Coという熱気圧が比較的似かよ

った元素から成り、工業的に再現性良く得ること が出来るという利点も有している。

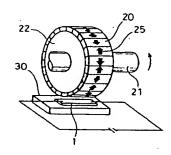
4. 図面の簡単な説明

第1 図は回転角かよび回転速度被出用の抵抗物 集型伺服磁気センサの軟略特益を示す納税図、第 2 図は磁気抵抗効果型厚膜磁気ヘットの破略構造 を示す斜視図、第3 図は強磁性硬気抵抗効果膜を 胃膜ストリップ形状で用いる場合にかける電視方 内と磁界印加方向を説明する斜視図、第4 図は強 低性磁気抵抗効果膜に破界が印加された時の扱抗 変化と磁界との関係を示す図、第5 図はNi-Fe-Co系3 成分図と本発明の限定された組成範則を説 明する図である。

1 …強磁性磁気抵抗効果含金原、 2 … 印加される磁界

代题人弁理士 平 木 进 人

# X417 x x x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	概点
() × × × 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5
× × 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
× 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
O O × O O O O O O O O O O O	
0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
× 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	'
0000000000	
000000000	
0000000	
0000000	
0 0 0 0	
000	
0 0	
0	
-	
3.7 O 1.20	



Æ

